

低电压等离子体放电熔渗陶瓷涂层的研究

作者: 沈德久 王玉林 刘日平 发表时间: 2003-11-1 15:17:00

提出了一种等离子体放电沉积陶瓷层的新工艺方法,该方法具有放电电压低、不需要真空条件、液态介质对放电区自然保护、电极材料转移速度快等特点.结合W9Mo5Cr4C2高速钢的强化,表明了该方法的有效性.



[加入收藏]



[打印本页]



[网上投稿]



[关闭返回]

版权所有: 材料保护杂志社 中国表面工程信息网络中心 鄂ICP备05001264

Tel: 027-83330037 Fax: 027-83638752 E-mail: abc430030@126.com

短信平台: 编辑“材料保护”发送到106650120留言(0.1元/条,接收免费)